PAT-NO:

JP402043362A

DOCUMENT-

JP 02043362 A

IDENTIFIER:

TITLE:

JOINED BODY OF SPUTTERING TARGET AND BACKING

PLATE

PUBN-DATE:

February 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OGATA, KENJI

TANIGUCHI, SHIGERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI METALS LTD N/A

APPL-NO: JP63194193

APPL-DATE: August 3, 1988

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/298.12

ABSTRACT:

PURPOSE: To form the joined body which obviates the generation of warpage and deformation by providing grooves to the joint surface of a backing plate at the time of joining a sputtering target and the backing plate by a brazing metal.

CONSTITUTION: The **grooves** 3 are previously provided to the joined surface of the **backing plate** 1 at the time of joining the **sputtering target** 2 and the **backing plate** 1 by the **brazing** metal 4. The **grooves** 3 can be made into stripe, checker, record **groove** and other shapes and the sectional shape thereof can be made into V, rectangular, semicircular, U and other shapes. The depth and width of the **grooves** 3 are specified to about 0.5-1.5mm and the pitch thereof is specified

to about ≤ 10 mm. The generation of the deformation after joining and the generation of the exfoliation during use are prevented in this way. The stable and practicable joined body is thus obtd.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-43362

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 8520-4K ❷公開 平成2年(1990)2月13日

C 23 C 14/34

7 417

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

29発明の名称 スパツターターゲットとパツキングプレートの接合体

②特 願 昭63-194193

②出 願 昭63(1988)8月3日

⑫発 明 者 緒 方 憲 嗣 島根県安来市安来町2107番地の2 日立金属株式会社安来

工場内

- ②発 明 者 谷 □ 繁 島根県安来市安来町2107番地の 2 日立金属株式会社安来

工場内

⑪出 願 人 日立金属株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

明細書

発明の名称

スパッターターゲットとパッキングプレートの 接合体

特許請求の範囲

1 スパッターターゲットとパッキングプレート とがろう材を介して接合してなるスパッターター ゲットとパッキングプレートの接合体において、 パッキングプレートの接合面に帯を設けたことを 特徴とするスパッターターゲットとパッキングプレートの接合体。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、スパッターターゲットとバッキングプレートの接合体に関し、詳しくはスパッターターゲットと解、網合金等よりなるバッキングプレートとをそり、変形を生じさせることなく、ろう接合した接合体に関する。

〔従来の技術〕

スパッタリング装置においては、第4回に示す

ようにスパッタされるべきスパッターターゲット 2 は通常円板または板状に加工され、冷却機構を 有する無酸素銅(以下単に銅と記す)等のバッキン グプレート 1 上にろう付けによって接合される。 スパッタリング用スパッターターゲットにバッキン グプレートを設ける理由は、グロー放電中に生 ずるイオンがスパッターターゲットを衝撃するこ とによる温度上昇を防止することにあり、バッキングプレートはターゲットを冷却する役割を有する。

従来、スパッターターゲットとパッキングプレートとのろう接合において以下のような問題が提起されていた。

すなわち、スパッターダーゲットを良好に冷却するには、パッキングプレートとスパッターターゲットとの熱的接触を良くする必要がある。しかし、スパッターターゲットがろう接合し難い材質、例えば純Cr、Mo、W、Ta、WSia、MoSiaおよびTb-Fe-Coをはじめとする希土類金属一遷移金属などの場合、ろう材はわずかな接合力を有

するだけであり、スパッタリング中にバッキング プレートからスパッターターゲットが刺離してし まい、良好な冷却効果が得られない。また、セラ ミックスなどの焼結スパッターターゲットの場合、 材質中に数多く存在する空孔を介してろう材が拡 散し、スパッターターゲットを汚染してしまうと いう問題があった。

この問題点に対しては、特開昭54-88885号、特開昭56-33476号、あるいは特開昭61-169166号公報に、ろう材の接合性の向上、ろう材の拡散防止を目的としてスパッターターゲットの接合面に、Ni、Cu等のメタライズ層を形成し、続いてバッキングプレートをろう材を介して接合する方法が提案されている。

一方、スパッターターゲットとパッキングプレートとのろう接合にあっては、以下のような問題も提起されている。

すなわち、従来ろう接合はスパッターターゲットとパッキングプレートとの間にろう材を介在させ、これらをろう材の融点直上にまで加熱、冷却

するという作業によって行なわれるが、

- 1) スパッターターゲットとバッキングプレート との悪膨張係数に差異がある場合(例えばスパッ ターターゲットをCr、パッキングプレートを銅 とすると面者の熱膨張係数が若しく異なる)。
- スパッターターゲットおよびパッキングプレートの寸法が大きい場合、
- 3) パッキングプレートの肉厚が厚い場合、...
- 4) ろう材の融点が高い場合、ろう接合の冷却過 程時に反り、変形が生じスパッタリング装置に取 付けられない。取付けられても接着の残留応力が 解放され、スパッタリング中に剥離が生ずる、と いった不具合が生じた。

以上の不具合を防止するため、従来は以下のような手段を講じていた。

すなわち、

(イ)低融点のろう材、例えば I n 系のろう材を用いてろう接合時の加熱温度をできるだけ低く抑え、スパッターターゲットとバッキングプレートの熱能張、収縮の差を小さくする。

- 3 -

(ロ)低融点でないろう材を用いた場合には、接合 終了後に生じた反り、変形をプレス等の機械的手 段により矯正する。

しかしながら、前記(イ)の方法では、生産性向 上のため高速スパッタリングを実施した場合に接 合部分がろう材の融点以上の温度に達し、ろう材 が溶融して、スパッターターゲットがパッキング プレートから剥離する場合がある。

また、前記(ロ)の方法では、延性の劣るスパッターターゲットには効果が十分でなく、また矯正できたとしても矯正による応力が残留し、仕上加工中、あるいはスパッタリング時に変形が生じてしまう。

〔発明が解決しようとする課題〕

以上の問題点を解決する方法として、特開昭61-251067号にスパッターターゲットとバッキングプレートとの間に熱歪みを吸収する低融点金属からなる級質層を設けることが提案されている。

しかし、緩衝層を設けることによりスパッター ターゲットとバッキングプレートとの熱的接触を 阻害するため、できればこのような優衡層を設けないことが望ましいことは言うまでもない。また、 優衡層を設けるための工数が従来の方法より増加 し、生産性の観点からも好ましくない。

- A -

本発明は、以上の背景に鑑み、簡易な手段でスパッターターゲットとパッキングプレートとを変形を生じさせずに接合した接合体を提供するものである。

[課題を解決するための手段]

本発明は、スパッターターゲットとバッキング プレートとがろう材を介して接合してなるスパッ ターターゲットとバッキングプレートの接合体に おいて、パッキングプレートの接合面に薄を設け たことを特徴とするスパッターターゲットとバッ キングプレートの接合体である。

スパッターターゲットとバッキングプレートの 接合は、前述の如くろう材の融点まで加熱しろう 材が融けた後に放冷し接合する方法が一般的であ る。

加熱・冷却の過程ではスパッターターゲットに

--360--

比 ベバッキングプレートの 熱感 張係数 が大きいことから、接合後は第 5 図に示すようにバッキングプレートが伸びた状態の凸型の変形を生ずる。

本発明者は種々検討を行なったところ、バッキングプレートの接合面に準を設けることにより、 接合後の変形を防止することができることを見出 し本発明を完成するに至った。

バッキングプレートの接合面に薄を設けることにより、接合後の変形を防止できる理由は明らかでないが、例えば特開昭59-232270号に従い、スパッターターゲット側に薄を設けて接合を行なった場合には変形防止に効果がなかったことからして、本発明の接合体での変形防止はスパッターターゲットより熱膨張係数が大きいバッキングプレート側に薄を設けることにより得られる固有の効果であると考えられる。

本発明における沸の形態の例を第2図に示すが、ストライプ状(第2図(1))、基盤目状(第2図(2))、レコード稼状(第2図(3))等種々の形態で実施することができる。

- 7 -

とは言うまでもない。

接合方法は、従来から行なわれている方法に従 えば良い。

すなわち、In系、SnーAg系、SnーPb系等のろう材をスパッターターゲットとバッキングプレートの間に介在させ、これをろう材の融点以上に加熱、冷却すればよい。

なお、接合性の向上、ろう材のスパッターター ゲット中への拡散防止のために、スパッターター ゲットの接合面にメタライズ層を形成してもよい ことは貫うまでもない。

〔寒旌例〕

以下本発明を実施例に基づき説明する。 実施例 1

本実施例で用いたバッキングプレートは銅製で、 寸法は肉厚 15 mm、幅 121 mm、長さ 750 mmである。 このバッキングプレートにひ字形の溝を第2図(1) のようにストライプ状に形成した。溝の寸法は、 深さ 1 mm、幅 1 mmであり、溝ピッチは3 mmである。 湾の断面形状については、V字形(第3図(1))、 矩形(第3図(2))、半円形(第3図(3))、U字形(第3図(4))のいずれであっても十分効果を発揮す ることができる。

また、薄の断面寸法については、深さ、幅(阳 口幅)ともに0.5mm以上でないと変形防止に十分な 効果がないことを確認した。

一方、深さ、幅ともに1.5 mm 程度あれば変形防止効果が十分に発揮され、かつそれ以上大きくすると游形成の工数およびバッキングプレートの再利用時の袋面研削の工数が多くなるといった問題があるので、裤の深さ、幅は0.5 ms~1.5 ms にするのが望ましい。

更に、薄のピッチは大きすぎると変形防止に効果がなく、本発明者の検討によると金属系のターゲットに適用する場合には10m以下とすることが望ましい。

なお、上記機の磔さ、軽等の値は一応の指針であり、バッキングプレートの寸法、スパッターターゲットの寸法、材質によって最適値が異なるこ

- 8 -

一方、接合したスパッターターゲットの寸法は 厚さ 6 mm、幅 100 mm、長さ 680 mm の煎 Crターゲットである。 なお、スパッターターゲットの接合 面には C u めっきを行なった。

以上のスパッターターゲットとバッキングプレートとの間に80 Sn-10 Ag(vt%)のろう材を介在し、260℃まで加熱、冷却し、接合を終了し、第1 図(1)に示すスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体を得た。

接合終了後、変形量を測定したが0.3 mmと良好であった。なお、変形量は第5 図のy値(以下の変形量はすべてy値を意味する)である。y値はスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体を平坦面に第5 図のように置いたときに、平坦面とバッキングプレートの隙間の最大値として求まる。

従来例として、溝を形成する以外は本実施例と 同寸法のパッキングプレートとスパッターターゲットを用い、本実施例と同様の寸法で接合を行なった。接合後変形量を同様に測定したところ、1. 7mであった。また、上記と同様の簿をスパッタ ーターゲットの接合面に設けて変形量を測定した ところ、 1.5mであった。

すなわち、脾を全く形成しない接合体、または 薄が形成されていてもそれがスパッターターゲッ トの接合面にある場合には変形量が大きく実用上 不向きである。

実施例2

実施例1と同じバッキングプレートとスパッタ ーターゲットを用い、接合を行なった。

なお、バッキングプレートには、半径0.8m、 深さ0.8mの半円径溝をストライプ状に溝ピッチ4 maで形成した。

実施例1と同様に接合を実施し、第1図(2)に 示す接合体を得た後に変形量を測定したところ 0.25 mと自好であった。

実施例3

本実施例では、直径240㎜、厚さ13㎜の円板状 パッキングプレートに直径 230m、厚さ 8mの84 Co-16 Cr(vt%)スパッターターゲットを接合した。

- 11 -

と良好であった。

(発明の効果)

以上説明のように、本発明によれば、従来、ス パッターターゲットとパッキングプレートの接合 後の変形が大きくスパッタリング装置に取付けら れない、また取付けられても使用中に剥離が生じ るなどの不具合を効果的に防止することができ、 安定で実用的なスパッターターゲットとバッキン グプレートとの接合体を供給できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかるスパッターターゲット とパッキングプレートの接合体の実施例断面図、 第2図はパッキングプレートに溝を設ける態像を 示す図、第3図はバッキングプレートに設ける溝 の種々形状を示す図、第4図は従来のスパッター ターゲットとパッキングプレートの接合体の断面 図、および第5図は従来のスパッターターゲット とパッキングプレートの接合体における変形過程 を示す図である。

1:パッキングプレート、2:スパッターター

接合条件は実施例1と同様である。

パッキングプレートには深さ 1m、幅 1mのV 字形溝を溝ピッチ3mで第2図(3)のようにレコー ド選択に形成した。

実施例1と同方法により、バッキングプレート とスパッターターゲットを接合し、変形量を測定 したところ0.1mmと良好であった。

従来例として、潜を形成しないバッキングプレ ートを用い、その他の条件は本実施例と同様の接 合を行なったところ、0.8mmの変形が発生した。 实施例4

実施例1で用いたのと同一のパッキングプレー トおよびスパッターターゲットを、バッキングプ レートに基盤目状の薄を形成し、ろう接合を行な った。

排形状は半円形であり、薄寸法を半径1.0 mm、 梁さ1.0mとし、游ピッチは穀溝のピッチを5m. 横溝のピッチを3mmとした。接合は実施例1と同 様に行なった。

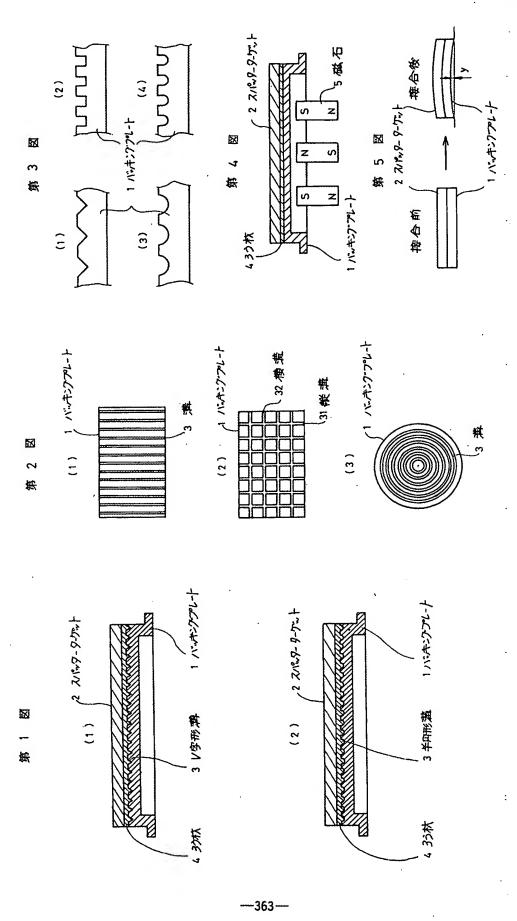
接合終了後に変形量を測定したところ、0.24mm

- 12 -

ゲット、3,31,32: 游、4: ろう材 出顧人 日立金属株式会社



- 13 -



4/9/06, EAST Version: 2.0.3.0